

< 日本特許・実用新案明細書収録セット >

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

## 透明導電膜のエッチング方法と浴の組成

\*\*\*\*\*

[ 公開編 ] 平成11年～平成12年(2年間) 56点

\*電子BOOK版新登場! 全文PDF CD-ROM版 ￥20,000-  
 全文紙収録 全文公報版 ￥20,000-

### 既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	既刊関連セットのご案内	年次	点数	価格
No, 8632	公開特許	透明導電膜のエッチング方法と浴の組成	平.5-10	89点	¥40,000
No, 8701(B)	"	透明導電膜形成用金属材料	平.9-10	62点	¥21,000
No, " (A)	"	"	平.7-8	56点	¥19,000
No, 8868	"	半導体ウェハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No, 8963	"	フォトリソスト剥離剤の組成	平.5-11	76点	¥27,700
No, 9010	"	透明導電膜形成用塗料の組成	平.9-11	55点	¥24,400
No, 9064	"	溶射用金属材料と溶射方法	平.8-12	105点	¥40,000
No, 8856	"	温純水乾燥方法と装置	平.5-11	118点	¥40,000
No, 8812	"	電解剥離方法と浴の組成	平.5-11	105点	¥40,000
No, 8639	"	液晶ガラスの保護膜形成法と組成物	平.5-10	95点	¥40,000
No, 8631	"	ステンレス用酸洗剤の組成	平.5-10	73点	¥40,000
No, 8494	"	ハードディスク研磨用組成物	平.5-9	61点	¥23,500
No, 8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No, 8508	"	磁気ディスク用ガラス基板の製造方法	平.7-9	53点	¥21,700
No, 8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700
No, 8502	"	ガラスのウェット・エッチング方法	平.5-9	65点	¥24,800
No, 8633	"	ステンレスの電解研磨加工法	平.5-10	73点	¥34,500
No, 8641(B)	"	電気めっき用治具とめっき方法	平.8-10	90点	¥31,000
No, " (A)	"	"	平.5-7	91点	¥31,300
No, 8826	登録・公開	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	¥24,800
No, 8102	公告・公開	"	平.6-8	65点	¥23,700

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[ 電子Book版にはPDFしおり機能、原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
	ニュースガイド No. <span style="float: right;">CD-ROM版・全文公報版</span>
所 属 部 署	題 名
担 当 者 名	合計 ¥
	(            )                      Fax                      (            )
住所 〒	

# 透明導電膜のエッチング方法と浴の組成

No, 9212

[ 公開編 ] 平成 1 1 年 ~ 平成 1 2 年 5 6 点

CD-ROM版 ¥ 20,000

全文公報版 ¥ 20,000

## 日本特許公開 平成11年

- 1 導電膜のエッチング方法  
日本板ガラス(株)
- 2 透明導電膜付き基板およびそれを用いた平面型表示素子  
"
- 3 透明導電膜の電極パターン加工方法  
"
- 4 反応性イオンエッチング装置および反応性イオンエッチング方法  
三井化学(株)
- 5 ドライエッチング装置およびその運転方法  
"
- 6 I T O 膜の製造方法、及び電極基板とその製造方法  
キャノン(株)
- 7 I T O 電極の成膜加工方法  
(株)半導体エレクトロニクス研究所
- 8 導電膜の形成方法  
シャープ(株)
- 9 薄膜 E L パネル  
"
- 10 アクティブマトリクス型液晶表示装置およびその製造方法  
"
- 11 アクティブマトリクス型液晶表示装置  
"
- 12 太陽電池素子付き液晶表示素子およびその製造方法  
シチズン時計(株)
- 13 液晶装置及びその製造方法  
"
- 14 太陽電池の製造方法  
"
- 15 太陽電池とその製造方法およびその製造方法およびそのためのフォトリソグラフィ用マスク  
"
- 16 液晶表示パネルおよびその製造方法  
セイコーエプソン(株)
- 17 液晶表示装置およびその製造方法  
"
- 18  
"
- 19 表示装置  
"
- 20 配線の形成方法  
カシオ計算機(株)
- 21 液晶表示装置の製造方法  
(株)東芝
- 22 パターン化された透明導電膜およびその製造方法  
住友大阪セメント(株)
- 23 加工性に優れた透明導電膜  
(株)神戸製鋼所
- 24 表示管用陽極基板とその製造方法  
双葉電子工業(株)
- 25 液晶パネルの配線パターン形成方法  
河口湖精密(株)
- 26 液晶表示装置の製造方法  
日本ペイント(株)
- 27  
出光興産(株)

## 日本特許公開 平成12年

- 28 透明導電膜のエッチング液  
三菱瓦斯化学(株)
- 29 透明導電性膜のエッチング方法  
"
- 30 金属酸化物焼結体およびその用途  
ジオマック(株)
- 31  
"
- 32 I T O 透明導電膜付き基板およびそれを用いた液晶表示素子  
日本板硝子(株)
- 33  
"

- 34 I T O 透明導電膜付き基板およびそれを用いた液晶表示素子  
"
- 35 I T O ドライエッチング方法  
三井化学(株)
- 36 I T O ドライエッチング装置およびこれを用いる方法  
"
- 37 I T O エッチング方法  
"
- 38 I T O のドライエッチング方法  
"
- 39 I T O 膜のドライエッチング方法及び該方法を用いた液晶素子基板の製造方法、液晶素子基板  
キャノン(株)
- 40 透明導電膜電膜の成膜方法  
シャープ(株)
- 41 電極配線基板の製造方法及び液晶表示装置の製造方法  
"
- 42 液晶表示装置及びその製造方法  
"
- 43 パターン形成方法  
松下電子工業(株)
- 44 ドライエッチング装置及びドライエッチング方法  
三菱電機(株)
- 45 液晶表示装置の製造方法  
(株)アドバンストディスプレイ
- 46 T F T アレイ基板及びこれを用いた液晶表示装置並びに T F T アレイ基板の製造方法  
"
- 47 表示パネル及びその製造方法  
カシオ計算機(株)
- 48  
"
- 49 透明導電膜  
(株)東芝
- 50 電磁波遮蔽透明体  
住友ベークライト(株)
- 51 有機 E L 素子およびその製造方法  
チッソ(株)
- 52 導電性金属酸化物焼結体およびその用途  
東ソー(株)
- 53 透明電極基板及びその作製方法並びに光起電力素子  
三洋電機(株)
- 54 カラー液晶表示装置製造方法  
I B M Corp.
- 55 透明導電材料、透明導電ガラス及び透明導電フィルム  
出光興産(株)
- 56  
"

- 以上 5 6 点 -